

(19) 【発行国】日本国特許庁 (JP)	(19) [Publication Office] Japanese Patent Office (JP)
(12) 【公報種別】公開特許公報 (A)	(12) [Kind of Document] Japan Unexamined Patent Publication (A)
(11) 【公開番号】特開平5-331490	(11) [Publication Number of Unexamined Application (A)] Japan Unexamined Patent Publication Hei 5-331490
(43) 【公開日】平成5年(1993)12月14日	(43) [Publication Date of Unexamined Application] 1993 year (1993) December 14 day
(54) 【発明の名称】洗浄用溶剤組成物	(54) [Title of Invention] CLEANING SOLVENT COMPOSITION
(51) 【国際特許分類第5版】	(51) [International Patent Classification 5th Edition]
C11D 7/50	C11D 7/50
C08J 7/00 A 7258-4F	C08J 7/00 A 7258-4F
C09D 9/00 PSS 7211-4J	C09D 9/00 PSS 7211-4J
C11D 7/60	C11D 7/60
10/02	10/02
C23G 5/028 7308-4K	C23G 5/028 7308-4K
//(C11D 7/60	//(C11D 7/60
7:30)	7:30)
(C11D 10/02	(C11D 10/02
1:66	1:66
7:30)	7:30)
(C11D 10/02	(C11D 10/02
1:66	1:66
7:30	7:30
7:50)	7:50)
【審査請求】未請求	[Request for Examination] Examination not requested
【請求項の数】10	[Number of Claims] 10
【全頁数】9	[Number of Pages in Document] 9
(21) 【出願番号】特願平4-163989	(21) [Application Number] Japan Patent Application Hei 4-163989

(22)【出願日】平成4年(1992)5月29日

(71)【出願人】

【識別番号】000000044

【氏名又は名称】旭硝子株式会社

【住所又は居所】東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

(72)【発明者】

【氏名】北村 健郎

【住所又は居所】神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内

(72)【発明者】

【氏名】池畠 通乃

【住所又は居所】神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株式会社中央研究所内

(72)【発明者】

【氏名】大戸 幸男

【住所又は居所】千葉県市原市五井海岸10番地 旭硝子株式会社千葉工場内

(72)【発明者】

【氏名】大西 啓一

【住所又は居所】神奈川県横浜市神奈川区羽沢町松原1160番地 エイ・ジー・テクノロジー株式会社内

(72)【発明者】

【氏名】宇佐見 陽子

【住所又は居所】神奈川県横浜市神奈川区羽沢町松原1160番地 エイ・ジー・テクノロジー株式会社内

(74)【代理人】

【弁理士】

(57)【要約】

【目的】従来のトリクロロトリフルオロエタンが有する優れた特性を保持しながらオゾン層へ全く影響を与えない代替洗浄溶剤組成物を提供する。

(22) [Application Date] 1992 (1992) May 29 day

(71) [Applicant]

[Applicant Code] 000000044

[Name] ASAHI GLASS CO. LTD. (DN 69-055-3888)

[Address] Tokyo Chiyoda-ku Marunouchi 2-1-2

(72) [Inventor]

[Name] Kitamura Toshio

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Kanagawa-ku Hazawa-cho 1150 Asahi Glass Co., Ltd. Central Research Laboratory

(72) [Inventor]

[Name] Ikehata Michino

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Kanagawa-ku Hazawa-cho 1150 Asahi Glass Co., Ltd. Central Research Laboratory

(72) [Inventor]

[Name] Otoshi Yukio

[Address] Inside of Chiba Prefecture Ichihara City Goi Kaigan 10 Asahi Glass Co. Ltd. (DN 69-055-3888) Chiba Works

(72) [Inventor]

[Name] Onishi Keiichi

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Kanagawa-ku Hazawa-cho Matsubara 1160 AG Technology KK

(72) [Inventor]

[Name] Usami proton

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Kanagawa-ku Hazawa-cho Matsubara 1160 AG Technology KK

(74) [Attorney(s) Representing All Applicants]

[Patent Attorney]

(57) [Abstract]

[Objective] While keeping characteristic which conventional trichlorotrifluoroethane has and is superior it offersthe replacement cleaning solvent composition which completely

【構成】炭素数が6以上で5～8員環を有し、且つ、少なくとも1個の水素原子を含有する環状ヒドロフルオロカーボンからなる洗浄用溶剤組成物である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】炭素数が6以上で5～8員環を有し、且つ、少なくとも1個の水素原子を含有する環状ヒドロフルオロカーボン(A)からなる洗浄用溶剤組成物。

【請求項2】上記ヒドロフルオロカーボン(A)および上記ヒドロフルオロカーボン(A)に可溶な溶剤(B)とからなる洗浄用溶剤組成物。

【請求項3】上記ヒドロフルオロカーボン(A)および非イオン系界面活性剤(C)とからなる洗浄用溶剤組成物。

【請求項4】上記ヒドロフルオロカーボン(A)、上記溶剤(B)および非イオン系界面活性剤(C)とからなる洗浄用溶剤組成物。

【請求項5】上記溶剤(B)が炭素数5以上のアルカン類(b-1)、炭素数5以上のシクロアルカン類(b-2)、アルコール類(b-3)、ケトン類(b-4)、エーテル類(b-5)、エステル類(b-6)、ヒドロハロカーボン類(b-7)、およびヒドロクロロフルオロカーボン類(b-8)の群から選ばれる少なくとも1種である請求項2または4の洗浄用溶剤組成物。

【請求項6】非イオン系界面活性剤(C)がエーテル型、エーテルエステル型、エステル型、および含窒素型の群から選ばれる少なくとも1種である請求項3または4の洗浄用溶剤組成物。

【請求項7】上記溶剤(B)が炭素数5以上のアルカン類(b-1)、炭素数5以上のシクロアルカン類(b-2)、アルコール類(b-3)、ケトン類(b-4)、エーテル類(b-5)、エステル類(b-6)、ヒドロハロカーボン類(b-7)、およびヒドロクロロフルオロカーボン類(b-8)の群から選ばれる少なくとも1種であり、非イオン系界面活性剤(C)がエーテル型、エーテルエステル型、エステル型、および含窒素型の群から選ばれる少なくとも1種である請求項4の洗浄用溶剤組成物。

【請求項8】上記溶剤(B)の含有量が0.1重量%～50重量%である請求項2、4、5または7の洗浄用溶剤組成物

does not produce effect to ozone layer.

[Constitution] Carbon number being 6 or greater, it is a cleaning solvent composition which consists of ring shape hydrofluorocarbon which possesses 5 to 8-member ring, at same time, contains hydrogen atom of the at least one.

[Claim(s)]

[Claim 1] Solvent composition for cleaning applications, that comprises (A) cyclic hydrofluorocarbon that contains at least 1 hydrogen atom, at least 6 carbons, and a 5- to 8-membered ring.

[Claim 2] Solvent composition for cleaning applications, that comprises the aforesaid hydrofluorocarbon (A) and (B) solvent soluble in said hydrofluorocarbon (A).

[Claim 3] Solvent composition for cleaning applications, that comprises the aforesaid hydrofluorocarbon (A) and (C) nonionic surfactant.

[Claim 4] Solvent composition for cleaning applications, that comprises the aforesaid hydrofluorocarbon (A), the aforesaid solvent (B), and nonionic surfactant (C).

[Claim 5] The solvent composition described in Claim 2 or 4 for cleaning applications, wherein the aforesaid solvent (B) is at least 1 selection from the group consisting of (b-1) alkanes having at least 5 carbons, (b-2) cycloalkanes having at least 5 carbons, (b-3) alcohols, (b-4) ketones, (b-5) ethers, (b-6) esters, (b-7) hydrohalocarbons, and (b-8) hydrochlorofluorocarbons.

[Claim 6] The solvent composition described in Claim 3 or Claim 4 for cleaning applications, wherein the nonionic surfactant (C) is at least 1 selection from the group consisting of ether-type nonionic surfactants, ether ester-type nonionic surfactants, ester-type nonionic surfactants, and nitrogenous nonionic surfactants.

[Claim 7] The solvent composition described in Claim 4 for cleaning applications, wherein the aforesaid solvent (B) is at least 1 selection from the group consisting of (b-1) alkanes having at least 5 carbons, (b-2) cycloalkanes having at least 5 carbons, (b-3) alcohols, (b-4) ketones, (b-5) ethers, (b-6) esters, (b-7) hydrohalocarbons, and (b-8) hydrochlorofluorocarbons, and the nonionic surfactant (C) is at least 1 selection from the group consisting of ether-type nonionic surfactants, ether ester-type nonionic surfactants, ester-type nonionic surfactants, and nitrogenous nonionic surfactants.

[Claim 8] The solvent composition described in Claim 2, 4, 5, or 7 for cleaning applications, that contains from 0.1 to 50

。

【請求項 9】 非イオン系界面活性剤（C）の含有量が0.01重量%～10重量%である請求項3、4、6または7の洗浄用溶剤組成物。

【請求項 10】 上記溶剤（B）の含有量が0.1重量%～50重量%であり、非イオン系界面活性剤（C）の含有量が0.001重量%～10重量%である請求項4または7の洗浄用溶剤組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、洗浄用溶剤組成物に関するもので、特に、IC、電子部品、精密機械部品などに付着したフラックス、油脂、ほこりなどを除去するに適した洗浄用溶剤組成物に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、IC、電子部品、精密機械部品の製造において、組み立て中に部品に付着したフラックス、油脂、ほこりなどを除去するために、有機溶剤を用いた洗浄が行われていた。このような洗浄には、有機溶剤として1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン（以下、R113という）が広く使用されていた。R113は不燃性であり、毒性が少なく、安定性において優れている。さらにR113は、金属、プラスチック、エラストマーなどの基材を侵さず、汚れのみを選択的に溶解する優れた特徴を有している。フラックスを除去して洗浄されるプリント基板は金属、プラスチック、エラストマーなどの基材で構成された製品の良い例である。この点からも、R113は有用である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 従来使用されていたR113は、種々の利点を有するにもかかわらず、化学的に極めて安定なため、対流圏内での寿命が長く、拡散して成層圏に達し、ここで紫外線により分解して塩素ラジカルを発生し、この塩素ラジカルが成層圏オゾンと連鎖反応を起こし、オゾン層を破壊するとのことから、その使用規制が実施されることとなった。

【0004】 このため、従来のR113に替わり、オゾン層を破壊しにくい代替洗浄用溶剤の探索が活発に行われている。この代替洗浄用溶剤としては、2,2-ジクロロ-1,1-1-トリフルオロエタン、1,1-ジクロロ-1-フルオ

weight% solvent (B).

[Claim 9] The solvent composition described in Claim 3, 4, 6, or 7 for cleaning applications, that contains from 0.001 to 10 weight% nonionic surfactant (C).

[Claim 10] The solvent composition described in Claim 4 or 7 for cleaning applications, that contains from 0.1 to 50 weight% solvent (B) and from 0.001 to 10 weight% nonionic surfactant (C).

[Description of the Invention]

[0001]

[Field of Industrial Application] This invention, being something regarding cleaning solvent composition, especially, removes the flux, lipid and dust etc which deposit in IC, the electronic part and precision mechanical part etc regards cleaning solvent composition which is suited.

[0002]

[Prior Art] Until recently, it assembled and at time of producing IC, the electronic part and precision mechanical part, in order to remove flux, lipid and the dust etc which in deposit in part, washing which uses the organic solvent was done. 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane (Below, R113 you call) was widely used for this kind of washing, as organic solvent. R113 is incombustibility, toxicity is little, is superior in stability. Furthermore R113, metal, plastic and elastomer or other substrate are not damaged, only soiling selectively melts has had feature which is superior. Removing flux, print substrate which washes is example where the product which is formed with metal, plastic and elastomer or other substrate is good. R113 is useful even from this point.

[0003]

[Problems to be Solved by the Invention] Is used until recently as for R113 which, It possesses various benefit of in spite, in chemical quite stability for the sake of, lifetime inside convection zone was long, diffusion doing, reached to stratosphere, disassembled here with ultraviolet light and generated the chlorine radical, this chlorine radical happened, stratosphere ozone and chain reaction when ozone layer is destroyed, from thing, was decided with that use restriction is executed.

[0004] Because of this, search of replacement cleaning solvent which is difficult to destroy the ozone layer in place of conventional R113, is done actively. As this replacement cleaning solvent, 2,2-di chloro-1,1,1-trifluoroethane, 1,1-di

ロエタン、3, 3-ジクロロー-1, 1, 1, 2, 2-ペンタフルオロプロパン、1, 3-ジクロロー-1, 1, 2, 2, 3-ペンタフルオロプロパン等が開発されている。

[0005] これらの代替洗浄用溶剤は、R113と同様に優れた洗浄特性を有しており、さらにオゾン層への影響も極めて小さい。しかし、これらの代替洗浄用溶剤は、塩素原子を含むためごく僅かではあるがオゾン層へ若干の影響を与える。そこで、オゾン層へ全く影響を与えないさらに優れた代替洗浄用溶剤の開発が望まれている。

[0006] 本発明は、オゾン層を破壊せず、しかもフラックスや油などを効果的に洗浄する能力を有する洗浄溶剤組成物を提供することを目的とするものである。

[0007] さらに本発明は、金属、プラスチック、エラストマーなどの基材を侵さず、汚れのみを選択的に溶解する特徴を有する洗浄溶剤組成物を提供することを目的とするものである。

[0008]

[課題を解決するための手段] 本発明は、前述の目的を達成すべくなされたものであり、第一に炭素数が6以上で5～8員環を有し、且つ、少なくとも1個の水素原子を含有する環状ヒドロフルオロカーボン(A)からなる洗浄用溶剤組成物を提供するものである。

[0009] 上記ヒドロフルオロカーボン(A)は塩素原子を含まないためオゾン層へ全く影響を与えないという点に特徴がある。また、上記ヒドロフルオロカーボン(A)は5～8員環を有するため安定性が高く、洗浄用溶剤として使用する際には分解されにくく有利である。一方、少なくとも1個の水素原子を含むことにより、大気中での分解速度が速く、寿命が短いため、地球温暖化に寄与しないという利点も有する。

[0010] 本発明は、第二に上記ヒドロフルオロカーボン(A)および上記ヒドロフルオロカーボン(A)に可溶な溶剤(B)とかなる洗浄用溶剤組成物を提供するものである。

[0011] また本発明は、第三に上記ヒドロフルオロカーボン(A)および非イオン系界面活性剤(C)とかなる洗浄用溶剤組成物を提供するものである。

chloro-1-fluoroethane, 3,3-di chloro-1,1,1,2,2-penta fluoro propane and 1,3-di chloro-1,1,2,2,3-penta fluoro propane etc are developed.

[0005] These replacement cleaning solvent have had washing characteristic which is superior in sameway as R113, furthermore also influence to ozone layer quite issmall. But, as for these replacement cleaning solvent, because chlorine atom is included, extremely itis little, but somewhat effect is produced to ozone layer. Then, effect is not produced to ozone layer completely, furthermore development of replacement cleaning solvent which is superior is desired.

[0006] It is something which designates that cleaning solvent composition which possesses thecapacity where this invention does not destroy ozone layer, furthermore washes the flux and oil etc in effective is offered as object.

[0007] Furthermore this invention, does not damage metal, plastic and the elastomer or other basic material, is something which designates that cleaning solvent composition which possesses the feature which only soiling selectively melts is offered as theobject.

[0008]

[Means to Solve the Problems] As for this invention, in order that aforementioned object is achieved, it is something which can be done, first carbon number is 6 or greater and issomething which offers cleaning solvent composition which consists of ring shape hydrofluorocarbon (A) whichpossesses 5 to 8-member ring, at same time, contains hydrogen atom of the at least one.

[0009] As for above-mentioned hydrofluorocarbon (A) because chlorine atom is not included, there is a feature in point that it does not produce effect to theozone layer completely. In addition, when as for above-mentioned hydrofluorocarbon (A) in order to possessthe 5 to 8-member ring, stability is high, using as cleaning solvent, to be difficult to be disassembled it is profitable. On one hand, because decomposition rate in atmosphere is quick by including thehydrogen atom of at least one, lifetime is short, it possesses also benefitthat does not contribute to global warming.

[0010] This invention is something which offers cleaning solvent composition which consists of thesoluble solvent (B) in secondly above-mentioned hydrofluorocarbon (A) and above-mentionedhydrofluorocarbon (A).

[0011] In addition this invention is something which offers above-mentionedhydrofluorocarbon (A) and cleaning solvent composition which consists of nonionic surfactant (C) to third.

【0012】さらに本発明は、第四に上記ヒドロフルオロカーボン（A）、上記溶剤（B）および非イオン系界面活性剤（C）とからなる洗浄用溶剤組成物を提供するものである。

【0013】本発明においては、上記ヒドロフルオロカーボン（A）（以下、特定HFCという）を用いることが重要であり、従来こののような化合物がフラックスや油脂などを除去する洗浄剤として使用されたことはなかった。

【0014】また本発明においては、特定HFCに可溶な溶剤（B）である炭素数5以上のアルカン類（b-1）、炭素数5以上のシクロアルカン類（b-2）、アルコール類（b-3）、ケトン類（b-4）、エーテル類（b-5）、エステル類（b-6）、ヒドロハロカーボン類（b-7）、およびヒドロクロロフルオロカーボン類（b-8）の群から選ばれる少なくとも1種および／または非イオン系界面活性剤（C）であるエーテル型、エーテルエステル型、エステル型、および含窒素型の群から選ばれる少なくとも1種を特定HFCに配合して用いることができる。

【0015】特定HFCとしては、水素原子の数がフッ素原子の数を越えない特定HFCが難燃性であり好ましく用いられる。また、5～6員環構造を有する特定HFCは、安定性が高く、洗浄剤として用いる際に分解されにくく有利である。さらに、特定HFCは、炭素数が6以上であるが、好ましくは炭素数6～8程度のものが選定され、炭素数10程度のものも洗浄用途および溶剤回収という観点において好適な沸点を有するため好ましく用いられる。

【0016】特定HFCとしては、広範囲にわたって種々例示され得るが、例えば、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6-デカフルオロシクロヘキサン、1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6-ノナフルオロシクロヘキサン、1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6-オクタフルオロシクロヘキサン、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロシクロヘキサン、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロ-5, 6-ビス(トリフルオロメチル)シクロヘキサンまたは1, 1, 2-トリフルオロー-3-メチル-2, 3-ビス(トリフルオロメチル)シクロペンタン等を好適なものとして挙げることができる。これら特定HFCは1種単独または2種以上混合して用いることもできる。

【0017】特定HFCに可溶な溶剤（B）としての炭素数5以上のアルカン類（b-1）および炭素数5以上のシクロアルカン類（b-2）としては、ペンタン、2-メチルブタン、2, 2-ジメチルプロパン、ヘキサン、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、2, 2-ジメチルブタン、2, 3-ジメチルブタン、ヘプタン、2-メチルヘキサン、3-メチルヘキサン、2, 3-ジメチルペンタン、2, 4-ジメ

[0012] Furthermore this invention above-mentioned hydrofluorocarbon (A), is something which offers above-mentioned solvent (B) and cleaning solvent composition which consists of the nonionic surfactant (C) in fourth.

[0013] Regarding to this invention, it was important, to use above-mentioned hydrofluorocarbon (A) (Below, specific HFC you call), it has not been used as detergent where until recently this kind of compound removes flux and lipid etc.

[0014] In addition regarding to this invention, alkanes (b-1) of carbon number 5 or greater which is soluble solvent (B) in specific HFC, cycloalkane of carbon number 5 or greater (b-2), alcohols (b-3), the ketones (b-4), ethers (b-5), esters (b-6) and hydrohalocarbon (b-7), and combining at least 1 kind which is chosen from group of ether type, ether ester type, ester type, and the nitrogen-containing type which are at least 1 kind and/or nonionic surfactant (C) which is chosen from group of the hydrochlorofluorocarbon (b-8) to specific HFC, you can use.

[0015] As specific HFC, specific HFC where quantity of hydrogen atoms does not exceed number of fluorine atoms is flame resistance and it is used desirably. In addition, to be difficult to be disassembled by occasion whereas for specific HFC which possesses 5 to 6-member ring structure, stability is high, uses as detergent it is profitable. Furthermore, as for specific HFC, carbon number is 6 or greater, but those of preferably carbon number 6 to 8 extent are selected, in order to possess preferred boiling point, in the viewpoint which calls also those of carbon number 10 extent cleaning application and solvent recovery it is used desirably.

[0016] As specific HFC, various it can be illustrated over broad range, but for example 1,1,2,2,3,3,4,4,5,6-decafluoro cyclohexane, 1,1,2,2,3,4,4,5,6-nonafluoro cyclohexane, 1,1,2,2,3,4,5,6-octafluoro cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro cyclohexane, designating 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-5,6-bis(trifluoromethyl) cyclohexane or 1,1,2-trifluoro-3-methyl-2,3-bis(trifluoromethyl) cyclopentane etc as preferred ones, it is listed. These specific HFC can also use 1 kind one or two kinds or more mixing.

[0017] Alkanes (b-1) of carbon number 5 or greater as soluble solvent (B) in specific HFC and the cycloalkane of carbon number 5 or greater (b-2) as, pentane, 2-methylbutane, 2,2-di methyl propane, hexane, 2-methylpentane, 3-methylpentane, the 2,2-di methylbutane, 2,3-di methylbutane, heptane, 2-methyl hexane, 3-methyl hexane, 2,3-di methylpentane, the 2,4-di methylpentane, octane, 2,2,3-

チルペンタン、オクタン、2, 2, 3-トリメチルペンタン、2, 2, 4-トリメチルペンタン、シクロペンタン、メチルシクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、またはエチルシクロヘキサン等を挙げができるがこれに限定されるものではない。

【0018】特定HFCに可溶な溶剤（B）としてのアルコール類（b-3）としては、メタノール、エタノール、i-ブロパノール、n-ブロパノール、n-ブタノール、i-ブタノール、s-ブタノール、またはt-ブタノール等を挙げができるがこれに限定されるものではない。

【0019】特定HFCに可溶な溶剤（B）としてのケトン類（b-4）としては、アセトン、メチルエチルケトン、メチルブチルケトン、またはメチルイソブチルケトン等を挙げができるがこれに限定されるものではない。

【0020】特定HFCに可溶な溶剤（B）としてのエーテル類（b-5）としては、ジエチルエーテル、メチルセロソルブ、テトラヒドロフラン、メチル-t-ブチルエーテルまたは1, 4-ジオキサン等を挙げができるがこれに限定されるものではない。

【0021】特定HFCに可溶な溶剤（B）としてのエステル類（b-6）としては、ギ酸メチル、ギ酸エチル、ギ酸プロピル、酢酸メチル、酢酸エチル、プロピオン酸メチル、またはプロピオン酸エチル等を挙げができるがこれに限定されるものではない。

【0022】特定HFCに可溶な溶剤（B）としてのヒドロハロカーボン類（b-7）としては、ジクロロメタン、cis-1, 2-ジクロロエチレン、trans-1, 2-ジクロロエチレン、または2-ブロモプロパン等を挙げができるがこれに限定されるものではない。

【0023】また、特定HFCに可溶な溶剤（B）としてのヒドロクロロフルオロカーボン類（b-8）としては、2, 2-ジクロロ-1, 1, 1-トリフルオロエタン、1, 1-ジクロロ-1-フルオロエタン、3, 3-ジクロロ-1, 1, 1, 2, 2-ペントフルオロプロパン、1, 3-ジクロロ-1, 1, 2, 2, 3-ペントフルオロプロパン、1, 1-ジクロロ-1, 2, 2, 3, 3-ペントフルオロプロパン、1, 2-ジクロロ-1, 1, 3, 3, 3-ペントフルオロプロパン、1, 2-ジクロロ-1, 1, 2, 3, 3-ペントフルオロプロパン、2, 3-ジクロロ-1, 1, 1, 2, 3-ペントフルオロプロパン、または2, 2-ジクロロ-1, 1, 1, 3, 3-ペントフルオロプロパン等を挙げができるがこれに限定されるものではない。

【0024】上記溶剤（B）についても1種単独または2種以上混合して用いることができる。

【0025】本発明の組成物に用いられる非イオン系界面活性剤（C）は特に限定されるものではないが、好ましくは、例えば、アルキルおよびアルキルアリルポリオキシエチレン

trimethyl pentane, 2,2,4-trimethyl pentane, cyclopentane, methyl cyclopentane, the cyclohexane, methylcyclohexane or ethyl cyclohexane etc can be listed, but it is not something which is limited in this.

[0018] methanol, ethanol, i-propanol, n-propanol, n-butanol, i-butanol, thes-butanol or t-butanol etc can be listed as alcohols (b-3) as soluble solvent (B) in thespecific HFC, but it is not something which is limited in this.

[0019] acetone, methylethylketone, methyl butyl ketone or methyl isobutyl ketone etc can be listed as theketones (b-4) as soluble solvent (B) in specific HFC, but it is not somethingwhich is limited in this.

[0020] diethyl ether, methyl cellosolve, tetrahydrofuran, methyl-t-butyl ether or 1,4-dioxane etc can belisted as ethers (b-5) as soluble solvent (B) in specific HFC, but it is not something which is limited in this.

[0021] methyl formate, ethyl formate, propyl formate, methyl acetate, ethyl acetate, methyl propionate orthe ethyl propionate etc can be listed as esters (b-6) as soluble solvent (B) in specificHFC, but it is not something which is limited in this.

[0022] dichloromethane, cis-1,2-dichloroethylene, trans -1,2-dichloroethylene or 2-bromo propane etc can be listed thehydrohalocarbon as soluble solvent (B) in specific HFC (b-7) as, but it is not something which is limited in this.

[0023] In addition but, 2,2-di chloro -1,1,1-trifluoroethane, 1,1-di chloro -1-fluoroethane, 3,3-di chloro -1,1,1,2,2-penta fluoro propane, 1,3-di chloro -1,1,2,2,3-penta fluoro propane, the1,1-di chloro -1,2,2,3,3-penta fluoro propane, 1,2-di chloro -1,1,3,3,3-penta fluoro propane, 1,2-di chloro -1,1,2,3,3-penta fluoro propane, 2,3-di chloro -1,1,1,2,3-penta fluoro propane or 2,2-di chloro -1,1,1,3,3-penta fluoro propane etc can be listedthe hydrochlorofluorocarbon as soluble solvent (B) in specific HFC (b-8) as, it is not something which is limited in this.

[0024] 1 kind one or two kinds or more mixing concerning above-mentioned solvent (B), you can use.

[0025] As for nonionic surfactant (C) which is used for composition of this invention is notsomething which especially is limited, but preferably, for example alkyl andthe alkyl allyl

エーテル、アルキルアリルホルムアルデヒド縮合ポリオキシエチレンエーテル、グリセリンエーテルおよびそのポリオキシエチレンエーテル、ポリオキシプロピレンを親油基とするブロックポリマー、アルキルチオポリオキシエチレンエーテル等のエーテル型、プロピレングリコールエステルのポリオキシエチレンエーテル、グリセリンエステルのポリオキシエチレンエーテル、ソルビタンエステルのポリオキシエチレンエーテル等のエーテルエステル型、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、グリセリンエステル、ソルビタンエステル等のエステル型、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレン脂肪酸アミド等の含窒素型等を挙げることができる。上記界面活性剤(C)についても1種単独または2種以上混合して用いることができる。

[0026] 本発明において混合組成物として用いる場合、その混合割合は特に限定されるものではないが、好ましくは、特定HFCに可溶な溶剤(B)の含有量が0.1重量%～50重量%および／または非イオン系界面活性剤(C)の含有量が0.001重量%～10重量%である。

[0027] 本発明の洗浄溶剤組成物には、特定HFC以外のオゾン層を破壊しないヒドロフルオロカーボン類を配合することができる。かかるヒドロフルオロカーボン類としては、1,2-ジフルオロエタン、1,1,1,2,3-ペンタフルオロプロパン、1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン、1,1,1,3-テトラフルオロプロパン、1,3-ジフルオロプロパン等を挙げができるがこれに限定されるものではない。

[0028] さらに本発明の洗浄溶剤組成物には、従来この種の洗浄溶剤組成物に、その用途に応じて適宜添加されていた成分を添加することができる。そのような成分の例としては、洗浄溶剤組成物の助剤、安定剤などである。

[0029] 上記成分としては、例えば、ニトロメタン、ニトロエタン、ニトロプロパン、ニトロベンゼン等のニトロ化合物類、ジエチルアミン、トリエチルアミン、i-ブロピルアミン、ブチルアミン、i-ブチルアミン等のアミン類、フェノール、o-クレゾール、m-クレゾール、p-クレゾール、チモール、p-t-ブチルフェノール、t-ブチルカテコール、カテコール、イソオイゲノール、o-メトキシフェノール、4,4'-ジヒドロキシフェニル-2,2-ブロパン、サリチル酸イソアミル、サリチル酸ベンジル、サリチル酸メチル、2,6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール等のフェノール類、2-(2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3'-t-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、1,2,3-ベンゾトリアゾール、または1-[N,N-ビス(2-エチルヘキシル)アミノメチル]ベンゾトリアゾールのトリアゾール類などを挙げができる。

polyoxyethylene ether , alkyl ally formaldehyde-condensed polyoxyethylene ether , glycerine ether and its polyoxyethylene ether , polyoxyethylene ether of block polymer ,the alkyl thio polyoxyethylene ether or other ether type and propylene glycol ester which designate polyoxypropylene as lipophilic group, thepolyoxyethylene ether of glycerin ester, polyoxyethylene ether or other ether ester type of sorbitan ester, polyoxyethylene fatty acid ester , glycerin ester , the sorbitan ester or other ester type , aliphatic acid alkanol amide and polyoxyethylene fatty acid amide or other nitrogen-containing type etc can be listed. 1 kind one or two kinds or more mixing concerning above-mentioned surfactant (C), you can use.

[0026] Regarding to this invention, when it uses, as mixture as f or mixture fraction isnot something which especially is limited, but content of soluble solvent (B)the content of 0.1 weight% to 50 weight% and/or nonionic surfactant (C) is 0.00 1 wt% to 10 weight% in preferably and specificHFC.

[0027] Hydrofluorocarbon which do not destroy ozone layer ot her than specific HFC can be combined in cleaning solvent composition of this invention. As this hydrofluorocarbon, 1,2-di fluoroethane ,1,1,1,2,3-penta fluoro propane ,1,1,2,2,3-penta fluoro propane ,1,1,1,3-tetrafluoro propane and the1,3-di fluoro propane etc can be listed, but it is not something which is limited inthis.

[0028] Furthermore, component which until recently is added to cleaning solvent composition ofthis kind, appropriately according to application can be added in thecleaning solvent composition of this invention. As example of that kind of component, it is a auxilliary agent and a stabilizer etc of the cleaning solvent composition.

[0029] As above-mentioned component, for example nitromethane , nitroethane , nitropropane , the nitrobenzene or other nitro compound, diethylamine , triethylamine , i-propyl amine , butylamine , i-butylamine or other amines , the phenol , o-cresol , m-cresol , p-cresol , thymol , p-t-butyl phenol , the t-butyl catechol , catechol , iso eugenol , o-methoxy phenol , 4,4'-di hydroxyphenyl -2,2-propane , isoamyl salicylate , the benzyl salicylate , methyl salicylate , 2,6-di -t-butyl -p-cresol or other phenols , 2-(2' -hydroxy -5' -methylphenyl) benzotriazole , 2-(2' -hydroxy -3' -t-butyl -5' -methylphenyl)-5-chloro benzotriazole , 1,2,3-benzotriazole or thetriazoles etc of 1-[N,N-bis (2-ethylhexyl) aminomethyl] benzotriazole can be listed.

【0030】本発明における特定HFCからなる洗浄用溶剤組成物は、従来のR113系と同程度の溶解力を有し、各種用途に好適に使用できる。かかる具体的な用途としては、フラックス、グリース、油、ワックス、インキなどの除去剤、塗料用溶剤、抽出剤、ガラス、セラミックス、プラスチック、ゴム、金属製各種部品、特にIC部品、電気機器、精密機械、光学レンズなどの洗浄剤を挙げることができる。

【0031】洗浄方法としては、手拭き、浸漬、スプレー、搖動、超音波洗浄、蒸気洗浄およびこれらを組み合わせた方法等を採用すればよい。

【0032】

【実施例】実施例1～44においては、SUS-304のテストピース(25mm×30mm×2mm)を機械油(日本石油製CQ-30)中に浸漬した後、本発明の洗浄溶剤組成物中に5分浸漬し、機械油の除去の度合を判定した。その結果を除去度として、◎：良好に除去可、○：ほぼ良好、△：微量残存、×：かなり残存、という評価で下記の表1～表2に示す。

【0033】実施例45～88においては、ガラスエポキシ製のプリント基板(50mm×100mm×1.6mm)全面にフラックス(アサヒ化学研究所製スピーディーフラックスAGF-J-1)を塗布し、260°Cの半田温度でウェーブソルダーマシンを用いて半田付けを行った。その後本発明の洗浄溶剤組成物に3分間浸漬し洗浄を行い、フラックスの除去の度合を判定した。その結果を除去度として、◎：良好に除去可、○：ほぼ良好、△：微量残存、×：かなり残存、という評価で下記の表3～表4に示す。

【0034】以下の実施例において用いた特定HFCとしては、1,1,2,2,3,4,4,5,6-nonafluorocyclohexane(C549)、1,1,2,2,3,3,4,4,5,6-decafluorocyclohexane, the 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorocyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-5,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane and 1,1,2-trifluoro-3-methyl-2,3-bis(trifluoromethyl)cyclopentaneを用いた。

【0035】以下の実施例において用いた特定HFCに可溶な溶剤としては、n-ペンタン(n-Pet)、シクロヘキサン(c-Pet)、n-ヘキサン(n-Hex)、シクロヘキサン(c-Hex)、n-ヘプタン(n-Hep)、メタノール(MeOH)、エタノール(EtOH)、n-プロパノール(n-PA)、2-プロパノール(IPA)、アセトアルデヒド(MEK)、エチルアセテート(EtAc)、

[0030] Cleaning solvent composition which consists of specific HFC in this invention has conventional R113 system and dissolving power of same extent, can use for ideal in various application. As this exemplary application, flux, grease, oil, wax, ink or other remover, the paint solvent, extraction agent, glass, ceramic, plastic, rubber and the metallic various part, especially IC part, electric equipment, precision machine and optical lens or other detergent can be listed.

[0031] As washing method, if hand wiping, dipping, spray, shaking, ultrasonic cleaning, the vapor cleaning and method etc which combines these should have been adopted.

【0032】

[Working Example(s)] Regarding Working Example 1 to 44, after soaking test piece (25 mm x30 mm x2 mm) of SUS-304 in machine oil (Nippon Oil Co. Ltd. (DN 69-056-8167) make CQ-30), 5 min it soaked in cleaning solvent composition of this invention, decided extent of removal of machine oil. With result as removal degree, .dbl circ. : satisfactory removable and .circ.: almostsatisfactorily, : trace remnant and x: Considerably remains, with appraisal which is said it shows in below-mentionedTable 1 to Table 2.

[0033] Regarding Working Example 45 to 88, flux (Asahi Kagaku Kenkyusho, K.K. (DN 69-239-0102) make speedy flux AGF-J-1) was applied to print substrate (50 mm x100 mm x1.6 mm) entire surface of the glass epoxy make, soldering was done with solder temperature of 260 °C making use of wave soldering machine. After that 3 min it soaked in cleaning solvent composition of this invention and washed, decided extent of removal of flux. With result as removal degree, .dbl circ. : satisfactory removable and .circ.: almostsatisfactorily, : trace remnant and x: Considerably remains, with appraisal which is said it shows in below-mentionedTable 3 to Table 4.

[0034] It was chosen from group of 1,1,2,2,3,4,4,5,6-nonafluorocyclohexane(C549), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,6-decafluorocyclohexane, the 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorocyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-5,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane and 1,1,2-trifluoro-3-methyl-2,3-bis(trifluoromethyl)cyclopentane as specific HFC which is used in the Working Example below.

[0035] In specific HFC which is used in Working Example below it was chosen from group of n-pentane (n-Pet), cyclopentane (c-Pet), n-hexane (n-Hex), cyclohexane (c-Hex), then-heptane (n-Hep), methanol (MeOH), ethanol (EtOH), n-propanol (n-PA), 2-propanol (IPA), acetone (Acet), the methylethylketone (MEK), ethyl acetate (EtAc),

トン (Acet)、メチルエチルケトン (MEK)、エチルアセテート (EtAc)、ジクロロメタン (DCM)、1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン (R141b)、1,1,2,2,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン (R225A)、3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン (R225B) および 2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン (R123) の群から選ばれた。

【0036】以下の実施例において用いた界面活性剤としては、アルキルポリオキシエチレンエーテル (APOEE)、グリセリンエステルポリエトキシエチレンエーテル (GEPEE)、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル (POEFE)、グリセリンエーテルのエステル (GRETES)、アルキルポリオキシエチレンエーテルのエステル (APOEES)、ソルビタンエステル (SORES)、グリセリンエステル (GRES)、脂肪酸アルカノールアミド (FAAD) およびグリセリンエーテル (GRET) の群から選ばれた。

【0037】

【表1】

dichloromethane (DCM), 1,1-di chloro -1-fluoroethane (R141b), 1,3-di chloro -1,1,2,2,3-penta fluoro propane (R225A), 3,3-di chloro -1,1,1,2,2-penta fluoro propane (R225B) and the 2,2-di chloro -1,1,1-trifluoroethane (R123) as soluble solvent.

[0036] Ester (GRETES) of alkyl polyoxyethylene ether (APOEE), glycerin ester poly ethoxyethylene ether (GEPEE), polyoxyethylene fatty acid ester (POEFE) and glycerin ether, ester (APOEES) of alkyl polyoxyethylene ether, it was chosen from group of sorbitan ester (SORES), glycerin ester (GRES), the aliphatic acid alkanol amide (FAAD) and glycerin ether (GRET) as surfactant which is used in Working Example below.

[0037]

[Table 1]

実施例	溶剤組成	溶剤組成の重量比	除去度
1	C549	100	○
2	C549/n-Pet	95.0/5.0	○
3	C549/c-Pet	85.0/15.0	○
4	C549/n-Hex	70.0/30.0	○
5	C549/c-Hex	92.0/8.0	○
6	C549/n-Hep	90.0/10.0	○
7	C549/MEK	83.0/17.0	○
8	C549/EtAc	91.0/9.0	○
9	C549/R225A	80.0/20.0	○
10	C549/DCM	94.0/6.0	○
11	C549/n-Pet/c-Hex	85.0/5.0/10.0	○
12	C549/c-Hex/IPA	80.0/15.0/5.0	○
13	C549/c-Pet/EtOH	70.0/25.0/5.0	○
14	C549/n-Hex/DCM	86.0/9.0/5.0	○
15	C549/c-Hex/R225B	75.0/15.0/10.0	○
16	C549/n-Hep/EtAc	87.0/8.0/5.0	○
17	C549/DCM/MEK	87.0/10.0/3.0	○
18	C549/R123/EtOH	85.0/10.0/5.0	○
19	C549/R141b/IPA	89.0/8.0/3.0	○
20	C549/R225A/MeOH	81.0/15.0/4.0	○
21	C549/DCM/c-Hex/EtOH	60.0/10.0/26.0/4.0	○

【0038】

[0038]

【表2】

[Table 2]

実施例	溶剤組成	溶剤組成の重量比	除去度
22	C549/APOEE	99.9/0.1	◎
23	C549/GEPPE	99.95/0.05	◎
24	C549/POEFE	99.9/0.1	◎
25	C549/GRETES	99.5/0.5	◎
26	C549/APOERS	99.9/1.0	◎
27	C549/SORES	99.9/0.1	◎
28	C549/GRES	99.5/0.5	◎
29	C549/FAAD	99.0/1.0	◎
30	C549/GRET	99.99/0.01	◎
31	C549/APOEE/n-Pet	95.0/0.005/4.995	◎
32	C549/GEPPE/c-Pet	95.0/0.01/4.99	◎
33	C549/POEFE/n-Hex	90.0/0.05/9.95	◎
34	C549/GRETES/c-Hex	92.0/0.1/7.9	◎
35	C549/APOEES/n-Hep	95.0/0.5/4.5	◎
36	C549/SORES/IPA	89.0/1.0/10.0	◎
37	C549/GRES/MEK	80.0/10.0/10.0	◎
38	C549/FAAD/BtAc	95.0/0.005/4.995	◎
39	C549/APOEE/R225A	85.0/0.01/14.99	◎
40	C549/GRETES/R123	85.0/0.5/14.5	◎
41	C549/GEPPE/DCM	90.0/0.05/9.95	◎
42	C549/POEFE/n-Pet/IPA	92.0/0.1/3.9/4.0	◎
43	C549/GRETES/c-Pet/DCM	80.0/0.5/14.5/5.0	◎
44	C549/GRES/n-Hep/R141b	79.0/1.0/10.0/10.0	◎

【0039】実施例1～44において、溶剤組成のC549を1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6-デカフルオロシクロヘキサン、1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6-オクタフルオロシクロヘキサン、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロシクロヘキサン、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロ-5, 6-ビス(トリフルオロメチル)シクロヘキサン、または1, 1, 2-トリフルオロ-3-メチル-2, 3-ビス(トリフルオロメチル)シクロヘキサンに替えて評価を行ったところ、同様の結果を得た。

【0040】

[0039] In Working Example 1 to 44, changing C549 of solvent composition into 1,1,2,2,3,3,4,4,5,6-deca fluoro cyclohexane , the 1,1,2,2,3,4,5,6-octafluoro cyclohexane , 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro cyclohexane , 1,1,2,2,3,3,4,4-octrafluoro -5,6-bis (trifluoromethyl) cyclohexane or 1,1,2-trifluoro -3-methyl-2,3-bis (trifluoromethyl) cyclopentane, when you appraised, itacquired similar result.

[0040]

【表3】

[Table 3]

実施例	溶剤組成	溶剤組成の重量比	除去度
45	C549	100	○
46	C549/MeOH	95.0/5.0	○
47	C549/EtOH	96.0/4.0	○
48	C549/n-PA	93.0/7.0	○
49	C549/IPA	92.0/8.0	○
50	C549/Acet	94.0/6.0	○
51	C549/MeOH/n-Pet	90.0/5.0/5.0	○
52	C549/EtOH/c-Pet	86.0/4.0/10.0	○
53	C549/n-PA/n-Hex	85.0/8.0/7.0	○
54	C549/IPA/c-Hex	80.0/5.0/15.0	○
55	C549/Acet/n-Hep	86.0/4.0/10.0	○
56	C549/MeOH/EtOH	95.0/0.5/4.5	○
57	C549/EtOH/IPA	94.0/5.0/1.0	○
58	C549/EtOH/DMC	91.0/4.0/5.0	○
59	C549/IPA/MEK	90.0/7.0/3.0	○
60	C549/Acet/EtAc	87.0/8.0/5.0	○
61	C549/EtOH/R225A	80.0/5.0/15.0	○
62	C549/IPA/R123	83.0/7.0/10.0	○
63	C549/EtOH/IPA/c-Hex	85.0/4.5/0.5/10.0	○
64	C549/EtOH/R141b/MEK	80.0/5.0/10.0/5.0	○
65	C549/IPA/n-Hex/R123	76.0/4.0/8.0/12.0	○

【0041】

[0041]

【表4】

[Table 4]

実施例	溶剤組成	溶剤組成の重量比	除去度
66	C549/APOEE	99.9/0.1	◎
67	C549/GEPEE	99.95/0.05	◎
68	C549/POEFE	99.9/0.1	◎
69	C549/GRETES	99.5/0.5	◎
70	C549/APOEES	99.0/1.0	◎
71	C549/SORES	99.9/0.1	◎
72	C549/GRES	99.5/0.5	◎
73	C549/FAAD	99.0/1.0	◎
74	C549/GRET	99.99/0.01	◎
75	C549/APOEE/MeOH	95.0/0.005/4.995	◎
76	C549/GEPEE/EtOH	95.0/0.01/4.99	◎
77	C549/POEFE/n-PA	95.0/0.05/4.95	◎
78	C549/GRETES/IPA	92.0/0.1/7.9	◎
79	C549/APOEES/Acet	95.0/0.5/4.5	◎
80	C549/SORES/c-Hex	89.0/1.0/10.0	◎
81	C549/GRES/MEK	80.0/10.0/10.0	◎
82	C549/FAAD/DCM	95.0/0.005/4.995	◎
83	C549/APOEE/EtAc	95.0/0.01/4.99	◎
84	C549/GEPEE/R225A	90.0/0.05/9.95	◎
85	C549/POEFE/IPA/EtOH	94.0/0.1/0.9/5.0	◎
86	C549/GEPEE/EtOH/c-Hex	80.0/0.5/4.5/15.0	◎
87	C549/POEFE/IPA/R141b	79.0/1.0/10.0/10.0	◎
88	C549/FAAD/MeOH/EtOH/R225B	79.99/0.01/1.0/5.0/14.0	◎

【0042】実施例45～88において、溶剤組成のC549を1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6-デカフルオロシクロヘキサン、1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6-オクタフルオロシクロヘキサン、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロシクロヘキサン、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4-オクタフルオロシクロヘキサン、または1, 1, 2-トリフルオロ-3-メチル-2, 3-ビス(トリフルオロメチル)シクロヘキサン、または1, 1, 2-トリフルオロ-3-メチル-2, 3-ビス(トリフルオロメチル)シクロヘキサンに替えて評価を行ったところ、同様の結果を得た。

【0043】

【発明の効果】本発明で用いる炭素数が6以上で5～8員環を有し、且つ、少なくとも1個の水素原子を含有する環状ヒドロフルオロカーボン(A)からなる洗浄用溶剤組成物は、塩素原子を含まずオゾン層へ全く影響を与えないという利点を有する。さらに、本発明の洗浄用溶剤組成物は、5～8員環構造を有するため安定性が高く洗浄用溶剤として使用する

[0042] In Working Example 45 to 88, changing C549 of solvent composition into 1,1,2,2,3,3,4,4,5,6-decafluoro cyclohexane, the 1,1,2,2,3,3,4,4,5,6-octafluoro cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-5,6-bis (trifluoromethyl) cyclohexane or 1,1,2-trifluoro-3-methyl-2,3-bis (trifluoromethyl) cyclopentane, when you appraised, it acquired similar result.

[0043]

[Effects of the Invention] Carbon number which is used with this invention being 6 or greater, it possesses the 5 to 8-member ring, at same time, it possesses benefit that cleaning solvent composition which consists of ring shape hydrofluorocarbon (A) which contains hydrogen atom of at least one does not include chlorine atom and does not produce effect to ozone

際には分解されにい一方、少なくとも1個の水素原子を含むことにより大気中での分解速度が速く、寿命が短いため地球温暖化に寄与しないという利点も有する。その上、従来のR113が有している優れた特性を満足し、油脂、フラックスなどの汚れを効果的に洗浄し得るなどの利点がある。

layer completely. Furthermore, although cleaning solvent composition of this invention to be disassembled and, in order to possess 5 to 8-member ring structure, when stability using to be high as the cleaning solvent, been because decomposition rate in atmosphere is quick by including the hydrogen atom of at least one, lifetime is short, it possesses also benefit that does not contribute to global warming. There is a or other benefit which satisfies characteristic which on that, conventional R113 has had and is superior, can wash lipid and flux or other soiling in the effective.